

Sumário

AGRADECIMENTOS	xi
LISTADOS PARTICIPANTES	xiii
PREFACIO	xix

J. PHILIBERT

Introduction Générale	1
-----------------------------	---

I - TEORIA DA DIFUSÃO

J. PHIUBERT

Les Equations de la Diffusion	9
-------------------------------------	---

F. MILLOT

Les Lois Elementaires de la Diffusion - Théorie Phénoménologique: Application de la Thermodynamique des Processus Irréversibles	31
--	----

C. J. A. MONTY

Théorie Atomique Statistique de la Diffusion	51
--	----

II - MÉTODOS DE ESTUDO

A. C. SI SABIONI

Medida de Coeficientes de Difusão a Partir de Curvas Concentração-Distância	77
---	----

L. f C. P. LIMA

Difusão em Sólidos por Espectroscopia Mecânica	97
--	----

f. DYMENT

Técnicas Nucleares (RBS, Heavy Ions RBS)	115
--	-----

C. OVIEDO

Técnicas de Superfícies	127
-------------------------------	-----

V PONTIKIS

Introduction aux Techniques de Simulation Numériques des Ensembles Statistiques	141
---	-----

III - MATERIAIS

<i>J. L. BOCQUET</i>	
Diffusion dans les Métaux et Alliages	163
<i>D. MATHIOT</i>	
Diffusion dans les Semi-Conducteurs	183
<i>N. E. WALSÖE DE RECA</i>	
Semicondutores II-VI, Sistemas Ternários: $Hg_{1-x}Cd_xTe$	201
<i>J. L. BOCQUET, Y LIMOGE</i>	
Diffusion dans les Verres Métalliques et les Verres d'Oxydes	223

IV - ASPECTOS MICROESTRUTURAIS

<i>J. CABANÉ</i>	
Diffusion dans les Dislocations et les Joints de Grains	241
<i>Y. ADDAI</i>	
La Diffusion à la Surface des Solides.....	267

V - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

<i>J. PHILIBERT</i>	
Interdiffusion Reactive	287
<i>D. MATHIOT</i>	
Composants pour l'Électronique: Dopage des Semi-Conducteurs 	295
<i>P. E. V. DE MIRANDA</i>	
Hidrogênio em Sólidos 	303
<i>A. M. HUNTZ</i>	
Diffusion dans les Couches d'Oxydes	315
<i>E. A. GARCÍA</i>	
Procesos de Difusión en Materiales Nucleares en Condiciones de Accidente Severo	339
<i>F. L. FREIRE Jr.</i>	
Efeitos da Implantação Iônica em Materiais Cerâmicos: Difusão Assistida por Radiação 	349

<i>A. BARBU</i>	
Segregation et Precipitation sous Irradiation	361
<i>L. AMARAL</i>	
Filmes Finos Metálicos	387
<i>F. BÉNIÈRE</i>	
Aspects Fondamentaux et Technologiques de la Diffusion dans les Polymères	399
<i>Y ADDA, M. H. AMBROISE, F. BARBIER</i>	
Le Mouillage par les Métaux Liquides en Science des Matériaux	421

COMUNICACOES (Posters)

Relativas ao Capítulo II

<i>O. A. LAMBRI, G. SÁNCHEZ, E. D. BULEJES, A. R. SAURIT, J. FEUGEAS, F. POVOLO</i>	
Comportamiento Dinámico de Cobre Implantado con Nitrogeno	447
<i>G. I. LAMBRI, O. A. LAMBRI, F. POVOLO</i>	
Nueva Técnica Experimental para Determinar Coeficientes de Difusión de Gases en Metales.....	451
<i>E. D. BULEJES, F. A. SÁNCHEZ, O. A. LAMBRI, F. POVOLO</i>	
Relajación Anelística en Vidrios Metálicos	455
<i>R. A. PEREZ, F. DYMENT</i>	
Difusión de Elementos Sustitucionales en a-Ti Medida por Técnicas Nucleares	458
<i>A. C. S. SABIONI, F. L. FREIRE Jr., C. V. BARROS LEITE, F. MILLOT</i>	
Estudo da Difusão do Oxigênio em óxidos por Reações Nucleares	461
<i>E. M. B. SOUSA, W. L. VASCONCELOS</i>	
Método Experimental para Avaliar Coeficientes de Difusão em Vidros Porosos	465
<i>G. E. SAN MARTÍN, R. PIOTRKOWSKI, E. A. GARCÍA</i>	
Modelización de la Formación de Fase Líquida por Interacción Sólido- Sólido de Zircaloy-4 y Acero Inoxidable	469
<i>E. O. TIMMERMANN, V. S. BATISTA</i>	
Difusión Libre con Asociación en Sistemas Ternarios. Una Generalización del Planteo Empírico de Müller-Stokes	473

<i>S. B. DEBIAGGI, P. M. DECORTE, A. M. MONTI</i>	
Propiedades Estáticas y Dinámicas de Defectos Puntuales en Ni-Al	478
<i>VIA. PAGANIN, M. I. CAIRES, E. A. TICIANELLI, E. R. GONZALEZ</i>	
Caracterizacao do Comportamento Eletroquimico de Eletrodos de Difusao de Gás	482
<i>L. A. SILVA, VIA. ALVES, J. F. C. BOODTS</i>	
Caracterizacao Superficial em Meio Acido de Eletrodos de Oxidos ($\text{IrO}_2 + \text{TiO}_2$) atraves da Espectroscopia de Impedancia a.c.	486
<i>VIA. ALVES, L. A. SILVA, J. F. C. BOODTS</i>	
Utilizacao da Espectroscopia de Impedancia Eletroquimica para o Estudo da Reacao de Desprendimento de Cloro sobre Eletrodos Revestidos de Filmes de Óxidos Condutores de $\text{IrO}_2 + \text{TiO}_2$	491
 Relativas ao Capítulo III	
<i>O. A. LAMBRI, G. I. LAMBRI, F. M. SAAVEDRA, A. VIA. MORON ALCAIN</i>	
Estudio de la Movilidad de Carbono en Aceros Inoxidables Austeniticos	496
<i>J. H. R. DOS SANTOS, P.F.P. FICHTNER, M. BEHAR, R. PEREZ, F. DYMENT</i>	
Difusão de Au em a-Ti	499
<i>E. FORLERER DE SVARCH, C. RODRIGUEZ</i>	
Difusión Anómala en Zr HCP	503
<i>M. MIRASSOU, R. PEREZ, F. DYMENT, J. H. R. DOS SANTOS, M. BEHAR</i>	
Difusión de Pb en Ti-a Medido por RBS y HIRBS	507
<i>A. PEÑALOZA, M. ORTIZ, C. H. WORNER.</i>	
Estudio de Aleaciones de Cu-Li	511
<i>M. H. PEREIRA, R. COLTTERS</i>	
Influencia del Ni en la Cinética de Oxidación de un Acerol AISI 1020 Aluminizado	516
<i>R. COLTTERS, M. H. PEREIRA</i>	
Influencia del Cr en la Cinética de Oxidación de un Acerol AISI 1020 Aluminizado	519
<i>H. CÁNEPA, E. HEREDIA, A. LUSSON</i>	
Interdifusión en Estructuras $\text{CdTe}/\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Tc}$ Obtenidas por ISOVPE.	523
<i>A. B. TRIGUBO, L. PEREZ, N. E. WALSOE DE RECA</i>	
Crecimiento de Subgranos por Tratamientos Ttrmicos en $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ (MCT) Monocristalino	526

<i>U. GILABERT A. B. TRIGUBÓ, N. E. WALSOE DE RECA</i>	
Interdifusión en Películas Epitaxiales de $Hg_{1-x}Cd_xTe$ Crecidas sobre CdTel Puro y Aleado	530
<i>A. B. COTA, A. C. S. SABIONI, W. B. FERRAZ, A. M. M. DOS SANTOS</i>	
Medidas Indirectas de Coeficientes de Difusão do U no UO_2	534
<i>A. DANÓN , D. ARIAS</i>	
Interfase Metal Cerámico: Algunos Resultados en los Sistemas Al_2O_3 -Ag y Al_2O_3 -Zr	537
<i>J. R. KASCHNY, M. BEHAR</i>	
Estudo da Difusão Térmica de Xe e Cs Implantados em Fotoresistores	541
<i>R. A. VARGAS, J. E. DIOSA</i>	
Transporte Iónico Rápido y Transiciones de Fase en Sales Hidrogenadas de Amonio	546
<i>S. D. ROMANO, P. FORIASE, R. GAYOSO, E. MURMIS, D. H. KURLAT</i>	
Determinación del Coeficiente de Autodifusión en Organogeles	550

Relativas ao Capítulo IV

<i>J. L. AZAR, M. IRIBARREN, F. DYMENT</i>	
Difusión de Ni en Zr-a y Aleaciones de Zr	554

Relativas ao Capítulo V

<i>N. SMETNIANSKY-DE GRANDE, A. BARBU</i>	
Incidencia de la Precipitación del Cu en el Endurecimiento de Aleaciones Binarias de Fe-Cu Bajo Irradiación	557
<i>M. M. LACERDA, M. M. SANT'ANNA, F. L. FREIRE Jr., J. H. C. R. ESTEVES, C. A. ACHETE</i>	
Filmes de Nitreto de Carbono Amorfo Hidrogenado como Barreira Antidifusão Cu/Si	560
<i>D. S. DOS SANTOS, A. H. BOTT, M. A. ZAMPRONIO, A. G. ARAUJO NETO, P. E. V. DE MIRANDA</i>	
Difusibilidade do Hidrogenio em Acos: A Influencia da Microestrutura e do Grau de Deformação Plástica	563
<i>D. S. DOS SANTOS, L. G. S. FAGUNDES, P. E. V. DE MIRANDA</i>	
Permeação do Hidrogenio em Ligas Metálicas Amorfas	567

<i>M. A. ZAMPRONIO, O. BARTIER, D. CHICOT, J. LESAGE, P. E. V. DE MIRANDA</i>	
Barriere de Diffusion de l'Hydrogene Obtenue par Nitruration Plasma	571
<i>M. A. ZAMPRONIO, F. D. FASSINI, P.E.V. DE MIRANDA</i>	
Projeto de Barreiras à Contaminacao por Hidrogenio em Aco	574
<i>H. C. M. JAMBO, F. M. FIGUEDES, I. N. BASTOS, J. A. C. P. GOMES</i>	
Avaliacao de Sensores Eletroquimicos para Deteccao do Fluxo Difusivo de Hidrogenio em Reservatorios e Vasos de Pressao	578
Indice dos Autores	583